

WDMP-II 手动双盘抛光机

Manual polish machine

技术特点：

- 双磨盘可同时两人操作
- 变频器控制无级变速
- 采用西门子电机
- 全铝材质磨抛盘
- 配套磁性盘和防粘盘
- 带有水冷装置



应用范围：



本抛光机为双盘台式机，适用于对金相试样进行抛光操作。是用户用来制作金相试样必不可少的设备。本机带有冷却装置，可以在抛光时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织。该机使用方便、安全可靠，是工厂、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

功能：

WDMP-II 手动抛光机外形简洁、功能齐全、操作方便、性能稳定，采用磁性盘和防粘盘配置使用户更换耗材更加方便。

技术参数：

1. 磨盘直径：φ254mm
2. 转速：100-1000r/min(无极变速)
3. 磨盘数量：2
4. 冷却方式：水冷；
5. 尺寸：800x770x450mm
6. 重量：80Kg
7. 电源 “220V 50HZ

配置清单：

名称	单位	数量
磨盘	个	2
磁性盘	个	2
防粘盘	个	2
抛光绒布	张	2
抛光粉	袋	1
进/排水管	根	2
地脚	个	4
操作手册	本	1